(19) 日本国特許庁(JF)

(66) 公開番号

# 四特許公報 (B2) 四种种种

# 第2680443号

(49) 発行	<b>建设设施</b>		

1241學録号 平成9年(1997)8月1日

(51) Int. C1. *		MSUACH	行内整理番号	FI			技術表示箇所
H05K	1/11		7)28-48	H05K	1/11	N	
	3/40		7128 4 E		3/40	К	
	3/40				3/48	N	
						Н	
		<b>請求</b>	項の数 2			(全4頁)	

(21) 出願番号 特級平1-251391

平成1年(1989)9月27日 (22) 1686 (3

(43) (238 8 平級3年(1991) 5月13日

特爾平3-112191

(73) 特許報者 999999999

株式会社東京

神奈川県川崎市幸区製川町72番地

(72) 発明者 岡本 光弘

神奈川県横浜市鶴見区末広町2-4 株式会

社束芝京赛事業所內

(74)代理人 劳理士 湖山 佐一

審查官 岡田 和加子

#### 1541 【発明の名称】セラミック配線基板およびその製造方法

## (67) (特許請求の範囲)

【請求項1】スルーホールの形成されたセラミックス基 概念:

前記スルーホールに充填された導体ベーストにより形成 された導体層と、

前紀スルーホールの間口部から前紀導体層の一端が突出 した凸部からなる接合用バッドと

を有することを特徴とするセラミックス配線基板。

【請求項2】セラミックスグリーンシートにスルーホー ルを形成する工程と、

このスルーホールに焼成収縮率が前記セラミックスグリ ーンシートよりも小さい尊体ペーストを充填する工程

前記セラミックス基板と前記簿体ペーストとを同時態成 し、前にスルーホールから前記導体層を突出させて接合。

用パッドを形成する工程と

を有することを特徴とするセラミックス配線基板の製造 方法。

(発明の評細な説明)

[発明の目的]

(産業上の利用分野)

本発明は、セラミックス配線基板およびその製造方法 に関する。

(従来の技術)

電子装置の小型高機能化を図る目的から基板への高来 気化が進んでいる。

また、エチップが有する機能数の増加に伴って配線バ ターンが複雑化し、半導体素子を搭載するセラミックス 基板の多層化が進んでいる。

多層配線基板の場合、それぞれの基板に形成された配

線パターンはセラミックス基板の内部に形成されたスルーホールを介して電気的に接続されている。

このような多層配線基板は、セラミックスグリーンシートに内部配線用のスルーホールを形成し、タングステンやモリブデンなどの導体ペーストをグリーンシート表面およびスルーホール内に印刷法を用いて塗布・充壌し、所定枚数のセラミックス基板を積層した後、同時焼成することにより作製されている。

また、半導体パッケージの1種であるフリップチップ パッケージは、半導体素子を裏返しにしてその表面また 10 は基板に形成された核続端子を用いてポンディングした ものであり、一般的にはパンプ方式が用いられている。

この方法は、セラミックス基板に形成された内部配線 のスルーホールと接続するようにフリップチップ素子接 続用のチップパッドを、海体ペーストの充壌されたセラ ミックスグリーンシート上にスクリーン印刷などで印刷 し、このチップパッドパターンにはんだを供給してお く。そして、あらかじめフリップチップ素子の難極部に 形成したはんだパンプを、ハンダリフロー方式によって はんだ窓かし、フリップチップ素子を基板に通定すると 20 ともに、素子接続用のチップパッドを負してフリップチ ップ素子とセラミックス基板内部の配線を電気的に接続 するというものである。

このような従来の接続用バッド形成方法を、第3図(a)~(e)に示す。

セラミックスグリーンシート1に所定のパターンに従ってスルーホール2を形成し、この内部に導体ペースト3を充壌する。このようなセラミックスグリーンシート1を所定枚数作製する(第3図-a)。

最上層となるダリーンシート1上には、スルーホール 30 2の形成位置に対応して接続用バッド4を形成する(第 3割-b)。

セラミックスグリーンシート1を拷問して一体化し、 脱脂、発成して第3層一cのような多層構造のセラミッ クス配線基板が得られる。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、10の高集積化に伴い、セラミックス多 粉基板の配線パターンが複雑化し、スルーホールの径が 小さくなるとともに、形成されるスルーホールの数も多 くなってきている。

このため、スルーホールに対応した接合用パッドの形 成が钢難になってきている。

特に、スクリーン印刷法では、接合用パッドパターン が微細化するにつれ、このパターンがスクリーンメッシュの孔部分から外れる割合が高くなり、接合用パッドの 形状不良、さらには形成し落しという問題が生じている。

また、形成された接合用バッドも、微糊であると基板 との接合強度が低下しやすく、充分な情報性を得にくい という問題がある。 4

したがって、微細な接合用パッドを形成するに際し、 いかに安定性、信頼性を向上させるかということが課題 となっている。

本発明はこのような課題を解決するためになされたもので、撤售良好な接合用バッドを有するセラミックス配 終基板、およびこのような接合用バッドを安定かつ高信 額性の下で形成することのできるセラミックス配線基板 の製造力法を提供することを目的とする。

[発明の構成]

(課題を解決するための手段)

本発明のセラミックス配線基板は、スルーホールの形成されたセラミックス基板と、前記スルーホールに充填された寿体ベーストにより形成された導体器と、前記スルーホールの開口部から前起導体層の一端が突出した凸部からなる接合用パッドとを有することを特徴としている。

また、本発明のセラミックス配線系板の製造方法は、 セラミックスグリーンシートにスルーホールを形成する 工程と、このスルーホールに発成収縮率が納配セラミッ クスグリーンシートよりも小さい将体ペーストを充壌す る工程と、約配セラミックス基板と前記導体ペーストと を同時焼成し、約配スルーホールから前記線体質を実出 させて接合用パッドを形成する工程とを有することを特 徴としている。

セラミックス基板表面から突出させる導体層は、鉄成 後の基板表面からの高さが10 mm-200 m 程度である ことが好ましい。

 $10 \, \mu$  m以下または $200 \, \mu$  mを超えると、接合用 $B \, \mu$ ですとして実用的でない。

この接合用バッドの高さは、スルーホールからの海体 層が突出した高さによって挟まるため、所留の高さとな るよう、海体ペーストおよびセラミックスグリーンシー トの各類料の配合版を決定する。

すなわち、本発明に用いる等体ペーストおよびセラミックスに特に限定はなく、両者を組合せた時、相対的に 等体ペーストの収縮率がセラミックスの収縮率よりも小さくなるように選択すれば良い。たとえば、、導体粉体 とパインダなどを混合した導体ペーストにおいては、海 体粉末の配合器を多くしてペーストを高密度化する方法 40 などが挙げられる。

(惟 用)

本発明は、従来の接合用バッド形成におけるバッド印 脚工程を廃し、基板表面のスルーホールから導体層を突 出させることにより、上記接合用バッドと、スルーホー ル内に充填される導体層とを一体化したものである。

上記方法は、導体ペーストと、セラミックスグリーン シートとの焼成時の収縮率の差を利用し、同時焼成後の セラミックス基板と導体層との表面高さに差異を生じさ せるもので、容易に行うことができ、製造工程数を削減

50 することができる。

また、パッド印刷を行わずにスルーホール側口部から 楽出した異体層によってバッドが形成されるため、微小 径のスルーホールでも、各ホールごとに蘇実にバッドが 形成され、スルーホール問題を狭くすることも可能であ

突出させた導体層は、スルーホール開口部の形状とほ ほ間形状を保ち、スルーホールと接合用パッドとを、セ ラミックス基板に対して平行な面の新面積において比較 した場合、スルーホール:接合用バッド=1:0.9~1:1.3 程度のものが得られる。

つまり、印刷による接合用パッドよりも機幅が狭く。 高密度化が可能であると同時に、接合用バッド頻節の滲 みもなく、バッド間の絶縁性が向上する。

さらに、本発明による接合用バッドはスルーホール内 の導体器と一体化したセラミックス基板中に貫入してい るので、非常に強調なパッド強度を安定して得ることが 出来る。

#### (実施例)

次に、本発明の実施例について図面を用いて説明す

第1回は、本発明の一実施例のセラミックス配線基板 を示す図である。

何辺において、セラミックス配線基板10は、セラミッ クス基板1fs、1fb、1fc、および1fdが積層された多層型 のものであり、各セラミックス基板目にはスルーホール 12が形成され。このスルーホール12内に充填された等体 ベーストにより導体層はが構成されている。

| 導体筋1314、セラミックス基板目それぞれの回路を電 気的に接続しており、最上層のセラミックス落板 HdC おいて、導体層13はスルーホール12から突出した凸部形 30 状となっている。

この突出部分が、セラミックス配線蓋板10における接 合用バッド目となっている。

このようなセラミックス配線基板10の製造方法を、第 21%(a)~(e)を用いて説明する。

はじめに、変化アルミニウム粉末に、焼結助剤。可能 剤、パインダー、溶剤を加えて混合し、窒化アルミニウ ムスラリーを翻製した。

このスラリーをドクターブレード法によって厚き肌 4a. mのシートに成形し、所定枚数のグリーンシート21を得 た (第2図-a)。

このグリーンシートシート21に、直発0.2mmのスルー ボール22を所定のバターンにしたがって打ち抜き形成し

そして、最上層以外のグリーンシート21に形成された スルーホール12には、タングステンを約重量%配合した 機体ペースト23を充壌し、グリーンシート21表面にはス クリーン印刷を用いて導体ペースト23を配線パターンに 従って印刷した(第2回-b)。

シート21には、タングステンの配合比率を舒重備※に環 した粘度600~1200Kcosの高粘度、高密度の導体ペース ト238を充填した。

この導体ペースト23sは、導体ペースト23よりもグリ ーンシート21との収縮率の差が大きいものである。

なお、この海体ペースト23%の粘度では通常のスクリ 一ン印刷が困難となるため、加圧充填などによって、ス ルーホール22内部に充填する(第2図ーで)。

こうしてそれぞれのグリーンシート20に対する印刷が、 終了した後、所定の順序にグリーンシート21を簡牘し、 温度100℃、圧力120kg/cs2で熱圧着して、積度体24を得 た(第2図-d)。

積層体24をN。気流中、700℃で脱脂した後、N2中。180 8℃で焼成する。

この時、グリーンシート21と導体ベースト23sとの収 箱率の差によって、箱層体24の最上層は、スルーホール 22から導体ペースト23gが突出し、この凸部分からなる 接合用バッド25が形成される(第2四十e)。

このような方法で作製されたセラミックス配線基板 20 は、スルーホール径が微小であっても接合用バッドが良 好に形成され、しかも形成された接合用バッドはスルー ホール内部の導体層と一体であるため、充分な強度を有 する信頼性の高いものであった。

また、第2個(e)の工程において、導体ペーストの 突出と共に、この突出部周囲の基板になだらかなせり上 がりが生じたが、これによって接合用バッド部がより安。 定となり、接合用パッドに接合されるチップ部材を良好 に支持することができた。すなわち、接合強度の向上お よび熱抵抗の延減にも寄与するものであった。

なお、上述した実施例では変化アルミニウムセラミッ クスに導体層としてタングステンを用いた例について談 例したが、本発明はこれに観らず。セラミックスの収録 率が悪体ペーストの収縮率よりも大きくなるような材料 の組み合わせであれば、他の材料、たとえば、アルミナ ータングステン、ムライトータングステンなどの網み台。 わせにも適用することができ、上記実施例と阿様の幼果 が得られることはもちろんである。

また、上記実施側のように等体ベーストの密度を上げ ることによって導体ペーストとの収縮率に差を持たせる - 40 だけでなく、セラミックスグリーンシートの密度を下げ ることによって粤体ペーストとの収縮率に差を持たせる ことも可能である。

#### (発明の効果)

以上説明したように、本発明によれば、スルーホール 内部の導体ペーストを突出させて接合用バッドとするこ とにより、製造工程が削減されるととに接合用バッドの 形成不良を低減し、歩撃り向上ならびにコストグウンを 図ることができる。

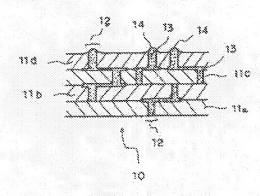
また。新面線の小さい接合用バッドが高い信頼性の下 この際、接合用バッドが形成される最上層のグリーシ 50 で形成できるため、スルーホール関類を狭めることがで

き、半導体装置の高密度実装に大きく貢献する。

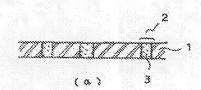
## (図面の簡単な説明)

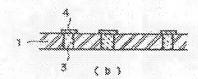
第1回は本発明の一実施例のセラミックス配線基板の断 面図、第2回は第1回に示したセラミックス配線基板の 製造方法を説明するための図、第3回は従来のセラミッ クス配線基板の製造方法を説明するための図である。

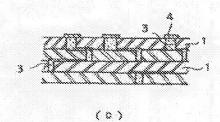
[301]



[363 88]







3

1、11、21ーーセラミックスグリーンシート

2、12、22……スルーホール

3、13、32……溶体ベースト

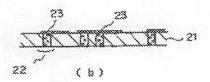
235……高密度導体ベースト

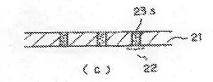
4.14.25……接合用パッド

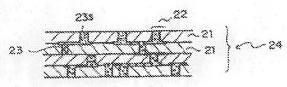
24……積層体

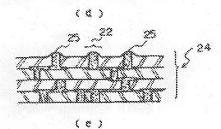
[\$ 2 KI]











JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

#### **CLAIMS**

(57) [Claim(s)]

[Claim 1] The ceramic wiring substrate characterized by having the pad for junction which consists of heights which the end of said conductor layer projected from the ceramic substrate with which the through hole was formed, the conductor layer formed with the conductive paste with which said through hole was filled up, and opening of said through hole.

[Claim 2] The manufacture approach of the ceramic wiring substrate which carries out coincidence baking of the process which forms a through hole in a ceramic green sheet, the process with which burning shrinkage fills up conductive paste smaller than said ceramic green sheet into this through hole, and said ceramic substrate and said conductive paste, and is characterized by having the process which said conductor layer is made to project from said through hole, and forms the pad for junction.

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

## DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[Objects of the Invention]

(Field of the Invention)

This invention relates to a ceramic wiring substrate and its manufacture approach.

(Prior art)

High mounting-ization to a substrate from the purpose which attains small advanced features of an electronic instrument is progressing.

Moreover, a circuit pattern is complicated with the increment in the number of functions which one chip has, and the multilayering of a ceramic substrate which carries a semiconductor device is progressing. In the case of the multilayer-interconnection substrate, the circuit pattern formed in each substrate is electrically connected through the through hole formed in the interior of a ceramic substrate. Such a multilayer-interconnection substrate forms the through hole for internal wiring in a ceramic green.

Such a multilayer-interconnection substrate forms the through hole for internal wiring in a ceramic green sheet, and is produced by using print processes, and carrying out coincidence baking of the conductive paste, such as a tungsten and molybdenum, into a green sheet front face and a through hole, after being filled up and carrying out the laminating of the ceramic substrate of predetermined number of sheets, spreading and.

Moreover, bonding of the flip chip package which is one sort of a semiconductor package is carried out using the connection terminal which made the semiconductor device inside-out and was formed in the front face or substrate, and, generally the bump method is used.

This approach is printed by screen-stencil etc. on the ceramic green sheet with which conductive paste was filled up with the chip pad for flip chip device connection so that it may connect with the through hole of internal wiring formed in the ceramic substrate, and it supplies solder to this chip pad pattern.

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

## TECHNICAL FIELD

(Field of the Invention)

This invention relates to a ceramic wiring substrate and its manufacture approach.

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

## PRIOR ART

(Prior art)

High mounting-ization to a substrate from the purpose which attains small advanced features of an

electronic instrument is progressing.

Moreover, a circuit pattern is complicated with the increment in the number of functions which one chip has, and the multilayering of a ceramic substrate which carries a semiconductor device is progressing. In the case of the multilayer-interconnection substrate, the circuit pattern formed in each substrate is electrically connected through the through hole formed in the interior of a ceramic substrate. Such a multilayer-interconnection substrate forms the through hole for internal wiring in a ceramic green sheet, and is produced by using print processes, and carrying out coincidence baking of the conductive paste, such as a tungsten and molybdenum, into a green sheet front face and a through hole, after being filled up and carrying out the laminating of the ceramic substrate of predetermined number of sheets, spreading and.

Moreover, bonding of the flip chip package which is one sort of a semiconductor package is carried out using the connection terminal which made the semiconductor device inside-out and was formed in the

front face or substrate, and, generally the bump method is used.

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

## EFFECT OF THE INVENTION

[Effect of the Invention]

as explained above, according to this invention, by making the conductive paste inside a through hole project, and considering as the pad for junction, it can be alike in if production processes are reduced, poor formation of the pad for junction can be reduced, and the improvement in the yield and a cost cut can be aimed at.

Moreover, since the small pad for junction of the cross section can form under high dependability, through hole spacing can be narrowed and it contributes to the high density assembly of a semiconductor device greatly.

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

## TECHNICAL PROBLEM

(Object of the Invention)

However, while the circuit pattern of a ceramic multilayer substrate is complicated and the path of a through hole becomes small with high integration of IC, the number of the through holes formed is also increasing.

For this reason, formation of the pad for junction corresponding to a through hole is becoming difficult. Especially, in screen printing, the rate from which this pattern separates from a part for the pore of a screen mesh became high, and the defect of shape of the pad for junction and the problem of dropping [ form ] have arisen further as the pad pattern for junction makes it detailed.

Moreover, bonding strength with a substrate tends to fall that it is detailed, and the formed pad for junction also has the problem of being hard to acquire sufficient dependability.

Therefore, it faces forming the detailed pad for junction, and it has been a technical problem how stability and dependability are raised.

It was made in order that this invention might solve such a technical problem, and it aims at offering the manufacture approach of the ceramic wiring substrate which has a pad for junction with good reinforcement, and the ceramic wiring substrate which can form such a pad for junction under stability and high-reliability.

[Elements of the Invention]

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

### **MEANS**

(The means for solving a technical problem)

The ceramic wiring substrate of this invention is characterized by having the pad for junction which consists of heights which the end of said conductor layer projected from the ceramic substrate with which the through hole was formed, the conductor layer formed with the conductive paste with which said through hole was filled up, and opening of said through hole.

Moreover, the manufacture approach of the ceramic wiring substrate of this invention carries out coincidence baking of the process which forms a through hole in a ceramic green sheet, the process with which burning shrinkage fills up conductive paste smaller than said ceramic green sheet into this through hole, and said ceramic substrate and said conductive paste, and is characterized by having the process which said conductor layer is made to project from said through hole, and forms the pad for junction.

As for the conductor layer made to project from a ceramic substrate front face, it is desirable that the height from the substrate front face after baking is 10 micrometers - about 200 micrometers. If it exceeds 10 micrometers or less or 200 micrometers, it is not practical as a pad for junction. Since the height of this pad for junction is decided by the height which the conductor layer from a through hole projected, it determines the loadings of each raw material of conductive paste and a ceramic green sheet so that it may become desired height.

Namely, what is necessary is just to choose so that contraction of conductive paste may become smaller than contraction of the ceramics relatively when there is especially no limitation in the conductive paste and the ceramics which are used for this invention and both are combined. For example, in the conductive paste which mixed the binder etc. with the conducting powder object, the approach of making [ many ] the loadings in the end of conducting powder, and carrying out densification of the paste etc. is mentioned.

(Work for )

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

## **EXAMPLE**

(Example)

Next, the example of this invention is explained using a drawing.

Fig. 1 is drawing showing the ceramic wiring substrate of one example of this invention. In this drawing, the ceramic wiring substrate 10 is the thing of the multilayer mold with which the laminating of the ceramic substrates 11a, 11b, 11c, and 11d was carried out, a through hole 12 is formed in each ceramic substrate 11, and the conductor layer 13 is constituted by the conductive paste with which it filled up in this through hole 12.

a conductor layer 13 -- the ceramic substrate 11 -- each circuit is connected electrically and the conductor layer 13 serves as a heights configuration projected from the through hole 12 in 11d of ceramic substrates of the maximum upper layer.

The amount of this lobe is the pad 14 for junction in the ceramic wiring substrate 10.

Such a manufacture approach of the ceramic wiring substrate 10 is explained using 2nd drawing 2 Fig. (a) - (e).

First, sintering acid, the plasticizer, the binder, and the solvent were added to alumimium nitride powder, it mixed, and the alumimium nitride slurry was prepared.

This slurry was fabricated on the sheet with a thickness of 0.4mm with the doctor blade method, and the green sheet 21 of predetermined number of sheets was obtained (Fig. 2 - a).

The through hole 22 with a diameter of 0.2mm was pierced and formed in this green sheet sheet 21 according to the predetermined pattern.

And the through hole 22 formed in green sheets 21 other than the maximum upper layer was filled up with the conductive paste 23 which blended the tungsten 80% of the weight, and conductive paste 23 was printed according to the circuit pattern using screen-stencil in green sheet 21 front face (Fig. 2 - b).

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

#### **DESCRIPTION OF DRAWINGS**

[Brief Description of the Drawings]

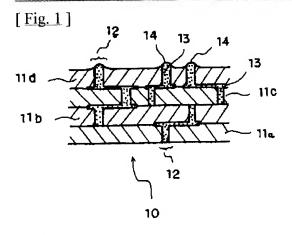
Drawing for explaining the manufacture approach of a ceramic wiring substrate which Fig. 1 was shown in the sectional view of the ceramic wiring substrate of one example of this invention, and showed Fig. 2 in Fig. 1, and Fig. 3 are drawings for explaining the manufacture approach of the conventional ceramic wiring substrate.

- 1, 11, 21 .... Ceramic green sheet
- 2, 12, 22 .... Through hole
- 3, 13, 32 .... Conductive paste
- 23s .... High density conductive paste
- 4, 14, 25 .... Pad for junction
- 24 .... Layered product

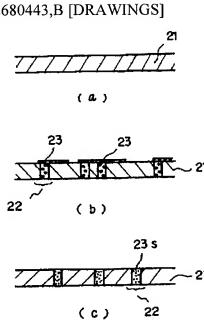
JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

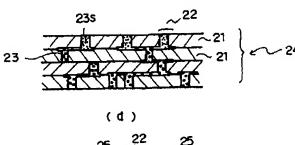
- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

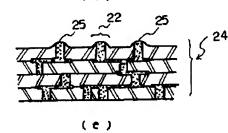
## **DRAWINGS**



[ Fig. 2 ]







[Fig. 3]

